

2021年度ナノプロセッシング施設(NPF)単価表

2021年4月1日改訂

装置番号	施設名称	技術代行 カテゴリ	備考(注1)	成果公開			成果非公開(注3)		
				機器利用	技術補助	技術代行 (注2)	機器利用	技術補助	技術代行 (注2)
				(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)
NPF001	電子ビーム描画装置(CRESTEC)	2	有償トレーニング	5,000	12,000	13,600	21,000	38,500	42,500
NPF003	イオンコーター	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF004	電界放出形走査電子顕微鏡[S4800_FE-SEM]	3	有償トレーニング	6,000	13,000	15,600	20,000	37,500	44,000
NPF005	低真空走査電子顕微鏡	3	有償トレーニング	4,000	11,000	13,600	13,000	30,500	37,000
NPF006	マスクレス露光装置	2	有償トレーニング	8,000	15,000	16,600	36,000	53,500	57,500
NPF008	スピニングコーター	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF009	コンタクトマスクアライナー[MJB4]	2	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600	8,000	25,500	29,500
NPF010	反転露光用全面UV照射装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF011	i線露光装置	3	技術代行専用	15,000	22,000	24,600	65,000	82,500	89,000
NPF012	ドラフトチャンバー(右)	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF013	ドラフトチャンバー(左)	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF014	有機ドラフトチャンバー	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF015	酸アルカリドラフトチャンバー	3		500	7,500	10,100	7,700	25,200	31,700
NPF016	スターラーウオーターバス[SWB-10L-1]	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF017	スマートウオーターバス[TB-1N]	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF018	反応性イオンエッチング装置(RIE)	2	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600	13,000	30,500	34,500
NPF019	多目的エッチング装置(ICP-RIE)	2	有償トレーニング	8,000	15,000	16,600	36,000	53,500	57,500
NPF021	ブラズマアッシャー	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF022	UVオゾンクリーナー	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF023	電子ビーム真空蒸着装置	2	有償トレーニング	6,000	13,000	14,600	22,000	39,500	43,500
NPF024	抵抗加熱型真空蒸着装置	2	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600	11,000	28,500	32,500
NPF025	スパッタ成膜装置(芝浦)	2	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600	12,000	29,500	33,500
NPF029	メッキ装置	3	有償トレーニング	2,000	9,000	11,600	10,000	27,500	34,000
NPF030	プラズマCVD薄膜堆積装置	2	有償トレーニング	3,500	10,500	12,100	20,000	37,500	41,500
NPF031	原子層堆積装置[FlexAL]	2	技術代行専用	6,000	13,000	14,600	24,000	41,500	45,500
NPF032	クロスセクションポリッシャー(ALD付帯)	2	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600	12,000	29,500	33,500
NPF033	アルゴンミリング装置	2	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600	12,000	29,500	33,500
NPF034	集束イオンビーム加工観察装置(FIB)	3	技術代行専用	10,000	17,000	19,600	36,000	53,500	60,000
NPF035	イオンコーター(FIB付帯)	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF038	二次イオン質量分析装置(D-SIMS)	2	技術代行専用	7,000	14,000	15,600	31,000	48,500	52,500
NPF039	オゾンクリーナー(SIMS付属)	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF040	多目的高速加熱ランプ炉(RTA)	2	有償トレーニング	2,500	9,500	11,100	11,000	28,500	32,500
NPF041	ウェハー酸化炉	1	有償トレーニング	1,500	8,500	9,000	8,000	25,500	26,700
NPF042	クリーンオープン右	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF043	クリーンオープン左	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF044	マッフル炉	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF045	触針式段差計	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF046	走査プローブ顕微鏡SPM1[NanoscopeIV/Dimension3100]	3	有償トレーニング	3,000	10,000	12,600	13,000	30,500	37,000
NPF047	走査プローブ顕微鏡SPM2[SPM-9600/9700]	3	有償トレーニング	3,000	10,000	12,600	13,000	30,500	37,000
NPF048	ナノサッチ顕微鏡SPM3[SFT-3500]	3	有償トレーニング	4,000	11,000	13,600	16,000	33,500	40,000
NPF049	ナノプローバ[N-6000SS]	3	技術代行専用	8,000	15,000	17,600	28,000	45,500	52,000
NPF050	四探針プローブ抵抗測定装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF051	デバイスパラメータ評価装置	2	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600	8,000	25,500	29,500
NPF052	デバイス容量評価装置	2	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600	7,000	24,500	28,500
NPF053	ワイヤーボンダー	2	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600	8,000	25,500	29,500
NPF054	ダイシングソー	3	有償トレーニング	3,500	10,500	13,100	16,000	33,500	40,000
NPF055	スクライバー	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF056	研磨機	2	有償トレーニング	1,000	8,000	9,600	5,000	22,500	26,500
NPF057	ラッピングマシン(CMP)	2	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600	10,000	27,500	31,500
NPF059	レーザー顕微鏡[VK-8510](2F)	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700

2021年度ナノプロセッシング施設(NPF)単価表

2021年4月1日改訂

装置番号	施設名称	技術代行カテゴリー	備考(注1)	成果公開			成果非公開(注3)		
				機器利用	技術補助	技術代行(注2)	機器利用	技術補助	技術代行(注2)
				(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)
NPF060	短波長レーザー顕微鏡[VK-9700]	1	有償トレーニング	2,000	9,000	9,500	9,000	26,500	27,700
NPF061	短波長レーザー顕微鏡[OLS-4100]	1	有償トレーニング	2,000	9,000	9,500	11,000	28,500	29,700
NPF062	全焦点顕微鏡	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF063	分光エリブソメータ	1	有償トレーニング	2,000	9,000	9,500	10,000	27,500	28,700
NPF064	解析用PC(分光エリブソメータ用)	3		500	7,500	10,100	5,000	22,500	29,000
NPF065	顕微レーザーラマン分光装置(RAMAN)	2	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600	12,000	29,500	33,500
NPF066	顕微フーリエ変換赤外分光装置(FT-IR)	2	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600	8,000	25,500	29,500
NPF067	解析用PC(CADおよびSPM, FT-IR, Raman用)	3		500	7,500	10,100	5,000	22,500	29,000
NPF068	磁気特性測定システム(MPMS)	2	有償トレーニング	2,500	9,500	11,100	9,000	26,500	30,500
NPF070	X線回折装置(XRD)	2	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600	13,000	30,500	34,500
NPF071	薄膜エックス線回折装置	2	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600	13,000	30,500	34,500
NPF072	微小部蛍光X線分析装置	2	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600	8,000	25,500	29,500
NPF073	解析用PC(CADおよびX線用)	3		500	7,500	10,100	5,000	22,500	29,000
NPF074	エックス線光電子分光分析(XPS)装置	2	有償トレーニング	4,000	11,000	12,600	12,000	29,500	33,500
NPF075	解析用PC(XPS用)	3		500	7,500	10,100	5,000	22,500	29,000
NPF076	解析用PC(一般解析用)1	3		500	7,500	10,100	5,000	22,500	29,000
NPF077	解析用PC(一般解析用)2	3		500	7,500	10,100	5,000	22,500	29,000
NPF078	解析用PC(一般解析用)3	3		500	7,500	10,100	5,000	22,500	29,000
NPF079	解析用PC(一般解析用)4	3		500	7,500	10,100	5,000	22,500	29,000
NPF080	ヘリウムイオン顕微鏡	3	技術代行専用	-	-	16,000	-	-	(注4)
NPF081	プラズマCVD薄膜堆積装置(SiN)	2	有償トレーニング	4,000	11,000	12,600	20,000	37,500	41,500
NPF082	化合物半導体エッチング装置(ICP-RIE)	2	技術代行専用	9,000	16,000	17,600	36,000	53,500	57,500
NPF084	デジタルマイクロスコープ	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF085	物理特性測定装置(PPMS)	2	有償トレーニング	5,000	12,000	13,600	20,000	37,500	41,500
NPF086	マニュアルウエハブローバー(2F)	2	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600	8,000	25,500	29,500
NPF088	電界放出形走査電子顕微鏡[S4500/FE-SEM](2F)	3	有償トレーニング	3,000	10,000	12,600	16,000	33,500	40,000
NPF089	赤外線ランプ拡散炉(RTA)	2	有償トレーニング	2,500	9,500	11,100	11,000	28,500	32,500
NPF091	自動塗布現像装置	2	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600	10,000	27,500	31,500
NPF092	高圧ジェットリフトオフ装置	2	有償トレーニング	6,000	13,000	14,600	22,000	39,500	43,500
NPF093	高速電子ビーム描画装置(エリオニクス)	2	有償トレーニング	25,000	32,000	33,600	62,000	79,500	83,500
NPF094	解析用PC(CAD及び近接効果補正用)	3	有償トレーニング	2,000	9,000	11,600	6,000	23,500	30,000
NPF095	RF-DCスパッタ堆積装置(芝浦)	2	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600	12,000	29,500	33,500
NPF096	単波長エリブソメータ	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF097	両面アライナー	2	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600	8,000	25,500	29,500
NPF098	ECRスパッタ成膜・ミリング装置	2	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600	12,000	29,500	33,500
NPF099	原子層堆積装置[AD-100LP]	2	技術代行専用	4,000	11,000	12,600	18,000	35,500	39,500
	有償トレーニング					1,000 (1回)			1,000 (1回)

(注1)「有償トレーニング」と記載された装置につきましては、最初のご利用の前に有償のトレーニングを受講して頂いております。
「技術代行専用」と記載された装置につきましては、原則技術代行のみでのご利用となります。

(注2)NPFのスタッフが他の施設(産総研の他の共用施設及びNIMS、筑波大学等他機関の共用施設)の装置の技術代行を行う場合は、装置の機器利用料に加え一律9,600円(成果公開)、24,000円(成果非公開)を加算致します。

(注3)成果非公開でご利用の場合は、ここに記載された金額の他に15%の「運営管理費」が加算されます。ご了承ください。

(注4)ヘリウムイオン顕微鏡を非公開でご利用になりたい方はスーパークリーンルーム施設よりお申し込みください。
また、本装置はアカデミック割引、中小企業割引の対象外です。

※装置番号:NPFで装置管理のために使用している番号

※消費税等により生じた小数点以下の端数については切捨てて処理致します。

※この単価表に記載した金額に消費税等は含まれておりません。

※ユーザーのご所属により、課金額に下記の係数が掛かります。

その他、支援形態や成果公開の可否によって課金額が変わることがございます。詳しくはNPF事務局(tia-npf-ml@aist.go.jp)にお問い合わせください。

中小企業(中小企業支援法第2条参照) 0.5 (中小企業割引)

大学及び公的研究機関 0.5 (アカデミック割引、産総研所属の利用者はここに該当します。)

上記に該当しない場合は 1

※その他に、来所して装置をご利用いただく場合は、ユーザーのご所属により、連携研究等経費算定要領別表第3に定める人頭経費を徴収させていただきます。

(<https://unit.aist.go.jp/colpla/iuao2020/files/jutaku-keihi.pdf>)

詳細は、NPF事務局にお問い合わせ下さい。